Electrophotographic process			
Patent Number:	□ <u>US5626997</u>		
Publication date:	1997-05-06		
Inventor(s):	OJIMA FUMIO (JP); ISHII TORU (JP); KOBAYASHI TOMOO (JP); UESAKA TOMOZUMI (JP); MASHIMO KIYOKAZU (JP)		
Applicant(s):	FUJI XEROX CO LTD (JP)		
Requested Patent:	☐ <u>JP7244419</u>		
Application Number:	US19950396729 19950301		
Priority Number (s):	JP19940058355 19940304		
IPC Classification:	G03G13/24		
EC Classification:	G03G15/02A1		
Equivalents:			
Abstract			
bringing a conduct superimposed volt charging member developing step, the cycle of the image	graphic process including an image forming process comprising a charging step of tive charging member into contact with a surface of a photoreceptor and applying a tage of a direct current voltage and an alternating current voltage to said conductive to directly charge the surface of the photoreceptor, an image exposing step, and a me application of the voltage to said conductive charging member is stopped for every forming process, whereby the wear of the photoreceptive layer can be reduced and the ceptor can be extremely improved.		
Data supplied from the esp@cenet database - I2			

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-244419

(43)公開日 平成7年(1995)9月19日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 G 15/02

2 102

5/043 5/07

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 10 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-58355

平成6年(1994)3月4日

(71)出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番5号

(72)発明者 真下 清和

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72)発明者 小島 文夫

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72)発明者 上坂 友純

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(74)代理人 弁理士 渡部 剛

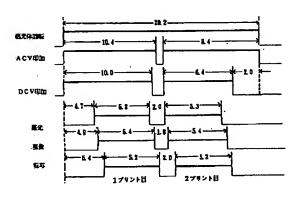
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真法

(57)【要約】

【目的】 感光層の摩耗が低減され、感光体の寿命が著しく改善される電子写真法を提供する。

【構成】 感光体表面に導電性帯電部材を接触させ、該 導電性帯電部材に直流電圧と交流電圧との重畳電圧を印 加して感光体表面を直接帯電する帯電工程、画像露光工 程および現像工程を含む画像形成工程よりなる電子写真 法において、画像形成工程の1サイクルごとに導電性帯 電部材への電圧の印加を停止して画像形成を行う。



-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 感光体表面に導電性帯電部材を接触させ、該導電性帯電部材に直流電圧と交流電圧との重量電圧を印加して感光体表面を直接帯電する帯電工程、画像 露光工程および現像工程を含む画像形成工程よりなる電子写真法において、該画像形成工程の1サイクルごとに 該導電性帯電部材への電圧の印加を停止することを特徴とする電子写真法。

【請求項2】 該感光体が導電性支持体上に、電荷発生 層と電荷輸送層を順次積層した構成を有することを特徴 10 とする請求項1記載の電子写真法。

【請求項3】 該電荷輸送層が高分子電荷輸送材料を含有することを特徴とする請求項2記載の電子写真法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機光導電体を含有する感光層を導電性支持体上に設けた感光体に対し、電圧が印加された導電性部材を接触させて前記感光体表面を直接帯電させる電子写真法に関し、特に、電子写真装置、例えば普通紙複写機(PPC)、レーザープリンタ 20一、LEDプリンター、液晶プリンター等の画像形成装置において適用することができる電子写真法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真装置、例えば普通紙複写 機 (PPC)、レーザープリンター、LEDプリンタ ー、液晶プリンター等は回転ドラム型等の感光体に帯 電、露光、現像の画像形成工程を適用してトナー像を形 成し、転写材に転写後定着して複写物を得る方法が多用 されている。これらに用いられる感光体としては、セレ 30 ニウム、ヒ素ーセレニウム、硫化カドミウム、酸化亜 鉛、a-Si等の無機系感光体が用いられているが、安 価で製造性および廃棄性の点で優れた有機感光体(OP C) の研究開発も活発化しており、中でも電荷発生層と 電荷輸送層を積層した、いわゆる機能分離型積層感光体 が、感度、帯電性およびその繰り返し安定性等の電子写 真特性の点で優れており種々の提案がなされ、実用化さ れている。これらの感光体への帯電装置としては、金メ ッキタングステン線などの細いワイヤ電極とシールド板 を主構成部材とするコロナ帯電装置が一般的で広く使わ 40 れている。しかしながら、これらのコロナ帯電装置は、 装置自体が大きく、コストも高く、またオゾンが多量に 発生し、それに伴い放電生成物が発生し、画質欠陥や環 **境問題にも好ましくない等の問題点を有している。そこ** で最近では、これらの問題点の多いコロナ帯電装置を用 いる代わりに、接触帯電方法、すなわち、感光体表面に 電圧を印加した導電性部材に当接させるこにより、感光 体表面に電荷を直接注入して所望の帯電電位を得る接触 帯電方法が、種々提案されている(特開昭63-149 669号公報等)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の接触帯電方法を従来の機能分離型有機感光体に適用し た場合、一般には最表層に直接帯電部材が接触した状態 で繰り返し使用することによって、最表層を著しく摩耗 させてしまい、帯電性の低下、感度の変化等を引き起 し、コロナ帯電方式を用いた場合と比較して感光体のラ イフが極端に短くなるという問題がある。特に低分子の 電荷輸送材料が高分子の結着樹脂に分子分散された電荷 輸送層を最表層として使用した感光体の場合には、この 影響が大きい。これらの感光層の摩耗には種々の原因が 考えられるが、結着樹脂中に低分子の電荷輸送材料が分 散された電荷輸送層においては、接触帯電時に局所的に 直接電荷が流れるため、感光体表面だけでなく、内部ま でストレスを受け、また直流電圧と共に交流電圧を用い る方式では、さらに深い位置まで電荷輸送材料と結着樹 脂の劣化が促進される。さらに電荷輸送材料が局所的に 不均一に分散されていると、これらの劣化も不均一にな るため、感光層の膜強度が低下して摩耗が増加するもの と考えられる。さらにこれらの感光層の摩耗は、直流に 交流が重畳された電圧、特に交流電圧の大きさや周波数 および印加されている時間に依存し、これらの値が大き くなると、摩耗量も増加する。

2

【0004】図3は、従来の画像形成装置において、接触帯電装置に直流電圧および交流電圧が重畳して印加され、画像形成が行われる場合のタイミングチャートであって、太線がスイッチ・オンの状態を意味する。図3に示すように、従来の画像形成装置においては、帯電装置の導電性部材に対して、画像形成の各サイクルを通して連続して直流と交流の重畳電圧が印加されており、その結果、感光体表面は、画像形成装置が作動中は常にストレスを受けることになる。本発明は、従来の技術における上記の点を解決することを目的としてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、感光層の摩耗が低減され、感光体の寿命が著しく改善される電子写真法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段および作用】本発明者等は、上記の問題を解決するために鋭意検討した結果、画像形成工程の各サイクルの間の時間は、導電性部材に重量電圧が印加されないようにすることにより、接触帯電方法においても、これらの感光層の摩耗が低減できることを見出し、本発明を完成するに至った。本発明の電子写真法は、感光体表面に導電性帯電部材を接触させ、該導電性帯電部材に直流電圧と交流電圧との重量電圧を印加して感光体表面を直接帯電する帯電工程、画像露光工程および現像工程を含む画像形成工程よりなるものであって、画像形成工程の1サイクルごとに該導電性帯電部材への電圧の印加を停止することを特徴とする。

50 【0006】以下、本発明を詳細に説明する。図4は、

本発明の電子写真法に用いる画像形成装置の一例の概略 構成図であり、図5はその要部の説明図である。画像形 成装置は、円筒状の感光体10、その表面に接触する導 電性部材を有する帯電装置12、露光装置13および現 像装置14を有し、また、導電性帯電部材に直流電圧と 交流電圧との重畳電圧を印加するための電源11が備え られている。電源には、電圧の印加を制御するための制 御手段20が接続されている。制御手段20からは、直 流電源11aおよび交流電源11bに、それぞれオン-オフの信号が伝達されるようになっている。本発明の画 10 像形成装置には、その他、転写装置15、クリーニング 装置18、除電装置19、定着装置17が備えられてい る。なお、16は転写用紙である。

【0007】本発明の電子写真法に用いる画像形成装置 を構成する感光体は、その感光層が単層構造のものであ っても、あるいは機能分離された積層構造のものであっ てもよい。図6 (a) ないし図6 (f) は、本発明に用 いる感光体の模式的断面図である。図6(a)および (b) は感光層が単層構造の場合を示すものであって、 導電性支持体3上に感光層1が設けられており、図6 (b) においてはさらに下引層2が設けられている。図 6 (c) ないし (f) は、感光層が積層構造を示すもの であって、図6 (c) は導電性支持体3上に電荷発生層 4、電荷輸送層5が順次設けられている。図6 (d) に おいてはさらに導電性支持体3上に下引層2が設けられ ている。図6 (e) および (f) は、さらに電荷輸送層 5上に表面保護層6が設けられている。

【0008】 導電性支持体としては、アルミニウム、ニ ッケル、クロム、ステンレス鋼等の金属類、および、ア ルミニウム、チタニウム、ニッケル、クロム、ステンレ 30 ス、金、パナジウム、酸化錫、酸化インジウム、ITO 等の薄膜を設けたプラスチックフィルム等あるいは導電 性付与剤を塗布、または、含浸させた紙、および、プラ スチックフィルム等があげられる。これらの導電性支持 体は、ドラム状、シート状、プレート状等、適宜の形状 のものとして使用されるが、これらに限定されるもので はない。さらに必要に応じて導電性支持体の表面は、画 質に影響のない範囲で各種の処理を行うことができる。 例えば、表面の酸化処理や薬品処理、および、着色処理 等または、砂目立て等の乱反射処理を行うことができ 40 る。

【0009】また、導電性支持体と電荷発生層の間にさ らに下引層を設けてもよい。下引層は積層構造からなる 感光層の帯電時において導電性支持体から感光層への電 荷の注入を阻止するとともに、感光層を導電性支持体に 対して一体的に接着保持せしめる接着層としての作用、 あるいは場合によっては導電性支持体の光の反射光防止 作用等を示す。下引層に用いる結着樹脂としては、ポリ エチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メ

ピニル樹脂、フェノール樹脂、ポリカーポネート樹脂、 ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂、塩化ビニリデン樹 脂、ポリピニルアセタール樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニ ル共重合体、ポリビニルアルコール樹脂、水溶性ポリエ ステル樹脂、ニトロセルロース、カゼイン、ゼラチン、 ポリグルタミン酸、澱粉、スターチアセテート、アミノ 澱粉、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ジルコニ. ウムキレート化合物、チタニルキレート化合物、チタニ ルアルコキシド化合物、有機チタニル化合物、シランカ ップリング剤等の公知の材料をあげることができ、これ らの材料は単独であるいは2種以上混合して用いること ができる。さらに酸化チタン、酸化ケイ素、酸化ジルコ ニウム、チタン酸パリウム、シリコーン樹脂等の微粒子 と混合して用いることができる。また、下引層の厚みは 0. 01~10 μm、好ましくは0. 05~2 μmが適 当である。

【0010】本発明の電荷発生層における電荷発生材料 としては、非晶質セレン、結晶性セレン-テルル合金、 セレンーヒ素合金、その他セレン化合物およびセレン合 金、酸化亜鉛、酸化チタン等の無機系光導電性材料、フ タロシアニン系、スクェアリウム系、アントアントロン 系、ペリレン系、アゾ系、アントラキノン系、ピレン 系、ピリリウム塩、チアピリリウム塩等の有機顔料およ び染料が用いられる。なかでも無金属フタロシアニン、 および、バナジル、チタニル、塩化スズ、塩化インジウ ム、塩化ガリウム、水酸化ガリウムフタロシアニン等の 金属フタロシアニン類が好ましい。また電荷発生層にお ける結着樹脂としては、ポリビニルプチラール樹脂、ポ リビニルホルマール樹脂、部分変性ポリビニルアセター ル樹脂、ポリカーポネート樹脂、ポリエステル樹脂、ア クリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、 ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共 **重合体、シリコン樹脂、フェノール樹脂、ポリーN-ビ** ニルカルパソール樹脂等があげられるが、これ等に限定 されるものではない。これらの結着樹脂は、単独あるい は2種以上混合して用いることができる。 電荷発生材料 と結着樹脂との配合比(重量比)は、10:1~1:1 0 の範囲が好ましい。また、本発明で用いる電荷発生層 の厚みは一般的には、 $0.1\sim5\mu m$ 、好ましくは0.2~2. 0 μmが適当である。

【0011】電荷輸送層は、電荷輸送材料を適当なバイ ンダー中に含有させて形成される。電荷輸送材料として は、2,5-ビス(p-ジエチルアミノフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール等のオキサジアゾール誘 導体、1,3,5-トリフェニルーピラゾリン、1-リル) -5- (p-ジエチルアミノフェニル) ピラゾリ ン等のピラゾリン誘導体、トリフェニルアミン、ジベン ジルアニリン等の芳香族第3級アミノ化合物、N, N' タクリル樹脂、ポリアミド樹脂、塩化ピニル樹脂、酢酸 50 -ジフェニル-N,N^-ピス-(3-メチルフェニ

ル) - [1, 1'-ピフェニル] -4, 4'-ジアミン 等の芳香族第3級ジアミノ化合物、3-(4'-ジエチ ルアミノフェニル) -5, 6-ジー(4'-メトキシフ ェニル)-1,2,4-トリアジン等の1,2,4-ト リアイン誘導体、4-ジエチルアミノベンズアルデヒド -1、1′-ジフェニルヒドラゾン等のヒドラゾン誘導 体、2-フェニル-4-スチリルキナソリン等のキナソ リン誘導体、6-ヒドロキシ-2, 3-ジ(p-メトキ シフェニル) ベンゾフラン等のベンゾフラン誘導体、p - (2, 2'-ジフェニルピニル) -N, N-ジフェニ 10 ルアニリン等のα-スチルベン誘導体、"Journa l of Imaging Science" 29:7 ~10 (1985) に記載されているエナミン誘導体、 N-エチルカルパゾール等のポリ-N-ビニルカルパゾ ールおよびその誘導体、ポリーィーカルパゾールエチル グルタメートおよびその誘導体、さらにはピレン、ポリ ビニルピレン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルア クリジン、ポリー9-ピフェニルアントラセン、ピレン -ホルムアルデヒド樹脂、エチルカルパゾールーホルム アルデヒド樹脂等の公知の電荷輸送材料を用いることが 20 0、好ましくは10,000ないし50,000の範囲 できるが、これらに限定されるものではない。また、こ れらの電荷輸送材料は単独あるいは2種以上混合して用 いることができる。

【0012】さらに電荷輸送層に用いる結着樹脂とし

て、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、メタク リル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩 化ピニリデン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリピニルアセ テート樹脂、スチレンーブタジエン共重合体、塩化ビニ リデンーアクリロニトリル共重合体、塩化ビニルー酢酸 ビニル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイ ン酸共重合体、シリコン樹脂、シリコン-アルキッド樹 脂、フェノールーホルムアルデヒド樹脂、スチレンーア ルキッド樹脂、ポリーN-ピニルカルパゾール等の公知 の樹脂が挙げられるが、これらに限定されるものではな い。またこれらの結着樹脂は単独あるいは2種以上混合 して用いることができる。またこれらの結着樹脂のう ち、下記構造式 (I) ~ (VI) で示されるポリカーポネ ート樹脂、またはそれらを構成する繰り返し構造単位を 共重合させたポリカーポネート樹脂を単独あるいは2種

以上混合して用いるのが好ましく、その場合電荷輸送材

料との相溶性がよく、均一な膜が得られる。特に良好な 特性を示すポリカーポネート樹脂の分子量としては、粘

度平均分子量として10,000ないし100,00

である。 [0013] 【化1】

$$-\left(0 - \bigcirc C + \frac{1}{3} - C - \bigcirc C + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - C + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} -$$

$$-\left(0 - \begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ CH_3 & CH_3 \end{array}\right)$$
 (111)

$$-\left(0-\bigcirc\right)-\frac{c}{\bigcirc}-\bigcirc 0 \ c \ 0\right)_{n} \qquad (1V)$$

【0014】電荷輸送材料と結着樹脂との配合比(重量 比) は10:1~1:5が好ましい。本発明で用いる電 30 荷翰送層の厚みは一般的には、5~50μm、好ましく は $10\sim30\mu$ mが適当である。

【0015】また、複写機中で発生するオゾンや酸化性 ガス、あるいは光、熱による感光体の劣化を防止する目 的で、電荷輸送層中に酸化防止剤、光安定剤、熱安定剤 等の添加剤を添加することができる。例えば、酸化防止 剤としては、ヒンダードフェノール、ヒンダードアミ ン、パラフェニレンジアミン、アリールアルカン、ハイ ドロキノン、スピロクロマン、スピロインダノンおよび それらの誘導体、有機硫黄化合物、有機燐化合物等があ げられる。光安定剤の例としては、ベンゾフェノン、ベ ンゾトリアゾール、ジチオカルパメート、テトラメチル ピペリジン等の誘導体があげられる。また、感度の向 上、残留電位の低減、繰り返し使用時の疲労低減等を目 的として、少なくとも1種の電子受容性物質を含有させ ることができる。本発明の感光体に使用可能な電子受容 物質としては、例えば、無水コハク酸、無水マレイン 酸、ジプロム無水マレイン酸、無水フタル酸、テトラブ ロム無水フタル酸、テトラシアノエチレン、テトラシア ノキノジメタン、o - ジニトロペンゼン、m - ジニトロ 50 有させて形成されている。導電性材料としては、N,

ベンゼン、クロラニル、ジニトロアントラキノン、トリ ニトロフルオレノン、ピクリン酸、o-ニトロ安息香 酸、p-ニトロ安息香酸、フタル酸等をあげることがで きる。これらのうち、フルオレノン系、キノン系やC 1、CN、NO2 等の電子吸引性置換基を有するペンゼ ン誘導体が特に好ましい。

【0016】本発明において、電荷輸送層中には、良好 な表面性を得ることを主たる目的として添加剤を加える ことができる。この種の添加剤としては、塗料用の改質 剤として知られているものが使用できる。例えばジメチ ルシリコーンオイルのようなアルキル変性シリコーンオ イル、メチルフェニルシリコーンオイルのような芳香族 変性シリコーンオイル等が好ましい例である。これらの 添加剤は、電荷輸送層の固形分に対して、1~10,0 00ppm、好ましくは5~2,000ppmの添加を すればよい。

【0017】さらに必要に応じて電荷輸送層の上に表面 保護層を設けてもよい。表面保護層は、積層構造からな る感光層の帯電時の電荷輸送層の化学的変質を防止する とともに、感光層の機械的強度を改善する作用を示す。 この表面保護層は、導電性材料を適当な結着樹脂中に含 N′-ジメチルフェロセン等のメタロセン化合物、N, N'-ジフェニル-N, N'-ピス (3-メチルフェニ (1, 1' - ピフェニル] - 4, 4' - ジアミン等の芳香族アミン化合物、酸化アンチモン、酸化スズ、 酸化チタン、酸化インジウム、酸化スズ-酸化アンチモ ン等の金属酸化物等の材料を用いることができるが、こ れらに限定されるものではない。また表面保護層に用い る結着樹脂としては、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹 脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹 脂、ポリカーポネート樹脂、ポリピニルケトン樹脂、ポ 10 リスチレン樹脂、ポリアクリルアミド樹脂等公知の樹脂 をあげることができる。上記表面保護層は、その電気抵 抗が10°~10''Ω·cmとなるように構成すること が好ましい。電気抵抗が10¹¹Ω・cm以上になると残 留電位が上昇しカブリの多い複写物となってしまい、ま た10° Ω·cm以下になると画像のポケ、解像力の低 下が生じてしまう。また、表面保護層は像露光に用いら れる光の透過を実質上妨げないように構成されなければ ならない。表面保護層の膜厚は0.5~20μm、好ま しくは1~10μmが適当である。

【0018】本発明の画像形成装置における帯電装置 は、感光層表面に接触する導電性部材を有するものが使 用される。導電性部材の形状はブラシ状、ブレード状、 ピン電極状、あるいはローラー状等の何れでもよく、な かでもローラー状部材を用いることが好ましい。一般 に、ローラー状部材は、外側が抵抗層であり、それを支 持する弾性層と芯材から構成される。さらに必要に応じ て抵抗層の外側に保護層を設けてもよい。芯材の材質と しては導電性を有するもので、一般には鉄、銅、真鍮、 ステンレス鰼、アルミニウム、ニッケル等が用いられ る。その外、導電性粒子等を分散した樹脂成形品等を用 いることもできる。弾性層の材質としては導電性あるい は半導電性を有するもので、一般にはゴム材に導電性粒 子あるいは半導電性粒子を分散したものが使用できる。 【0019】ゴム材としてはEPDM、ポリプタジエ

ン、天然ゴム、ポリイソプチレン、SBR、CR、NB R、シリコンゴム、ウレタンゴム、エピクロルヒドリン ゴム、SBS、熱可塑性エラストマー、ノルボルネンゴ ム、フロロシリコーンゴム、エチレンオキシドゴム等が 用いられる。 導電性粒子あるいは半導電性粒子としては 40 カーポンプラック、亜鉛、アルミニウム、銅、鉄、ニッ ケル、クロム、チタニウム等の金属、ZnO-Al2O 3 , $SnO_2 - Sb_2 O_3$, $In_2 O_3 - SnO_2$, ZnO-TiO2, MgO-Al2O3, FeO-TiO 2 \ T i O 2 \ S n O 2 \ S b 2 O 3 \ I n 2 O 3 \ Z nO、MgO等の金属酸化物を用いることができ、これ らの材料は単独あるいは2種以上混合して用いてもよ く、2種以上の場合は一方が微粒子状でもよい。また、 フッ素系樹脂の微粒子を用いることもできる。抵抗層お よび保護層の材質としては、結着樹脂に導電性粒子ある 50 性帯電部材への電圧の印加が停止される。

10

いは半導電性粒子を分散し、その抵抗を制御したもの で、抵抗率としては10°~10¹⁴Ωcm、好ましくは 10⁵~10¹²Ωcm、さらに好ましくは10⁷~10 12 Ω c mの範囲のものが使用できる。また膜厚としては $0.01 \sim 1000 \mu m$ 、好ましくは $0.1 \sim 500 \mu$ m、さらに好ましくは0.5~100μmの範囲に設定 される。結着樹脂としては、アクリル樹脂、セルロース 樹脂、ポリアミド樹脂、メトキシメチル化ナイロン、エ トキシメチル化ナイロン、ポリウレタン樹脂、ポリカー ポネート樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリビニル樹脂、ポ リアリレート樹脂、ポリチオフェン樹脂、4-フッ化エ チレン-6-フッ化プロピレン樹脂(FEP)、ポリエ チレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、ポリオレ フィン樹脂、スチレン-ブタジエン樹脂等が用いられ る。導電性粒子あるいは半導電性粒子としては、弾性層 において用いられるものと同様のカーボンプラック、金 属、金属酸化物が用いられる。また必要に応じてヒンダ ードフェノール、ヒンダードアミン等の酸化防止剤、ク レー、カオリン等の充填剤、シリコーンオイル等の潤滑 剤を添加することができる。これらの層を形成する手段 としてはブレードコーティング法、マイヤーパーコーテ ィング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング 法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング 法、カーテンコーティング法、真空蒸着法、プラズマコ ーティング法等を用いることができる。

【0020】上記の導電性部材を有する帯電装置には、・ 電圧印加手段によって、直流電圧に交流電圧を重畳した 電圧が印加されるように構成されている。電圧印加手段 により印加される電圧の範囲としては、直流電圧は正ま たは負の50~2000 Vが好ましく、特に100~1 500 Vが好ましい。重畳する交流電圧としてはピーク 間電圧が200~2000V、好ましくは400~16 00V、特に800~1600Vが好ましい。このピー ク間電圧が2000Vを越えると、交流電圧を重畳しな い場合より均一な帯電が得られなくなる。交流電圧の周 波数は50~2000Hzが好ましい。

【0021】本発明の電子写真法は、上記の画像形成装 置を用いて実施される。帯電工程では、感光体10表面 に帯電装置12の導電性帯電部材を接触させ、電圧印加 手段である電源11により、該導電性帯電部材に直流電 圧と交流電圧との重畳電圧を印加して感光体表面を直接 帯電することにより均一帯電を行う。次いで画像露光工 程において、露光装置13により画像露光を行い、さら に現像工程において、トナーを用いて形成された潜像を 現像する。さらに、顕像化されたトナー像は、転写用紙 16に転写し、定着され、次の画像形成のサイクルに移 行する。本発明の電子写真法においては、制御手段20 により、印加される電圧がシーケンス制御によってコン トロールされ、画像形成工程の1サイクルごとに該導電

11

【0022】図1は、本発明における各工程のタイミングチャートであって、図中、太線の部分がスイッチ・オンの状態になっていることを示す。また、図2は図1に示す操作を説明するためのフローチャートである。図に示されるように、本発明においては、直流電圧と交流電圧の印加が、シーケンス制御によってコントロールされる。すなわち、まず、感光体の回転開始と同時に、制御手段20からの信号に基づき、直流電圧および交流電圧が印加され、続いて、露光、現像転写が行われる。感光体での1枚目の画像形成が行われ、露光信号の停止の一10定時間後に、直流電圧、続いて交流電圧の順に電圧の印加を停止させる。次いで、2枚目の画像形成サイクルの露光信号の開始の一定時間前に、再びスイッチによって直流電圧と交流電圧が同時に印加される。その結果、感光体表面へのストレスを低減することができる。

[0023]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明する。 実施例1

アルミニウムバイプ上に、ジルコニウム化合物(商品 名:オルガチックス2C540、マツモト製薬社製)1 0部およびシラン化合物(商品名:A1110、日本ユ ニカー社製) 1部とi-プロパノール40部およびブタ ノール20部からなる溶液を浸漬コーティング法で塗布 し、150 Cにおいて10 分間加熱乾燥し膜厚 0.1μ mの下引層を形成した。次に、x型無金属フタロシアニ ン結晶1部を、ポリビニルブチラール樹脂(商品名:エ スレックBM-S、積水化学社製) 1部およびシクロへ キサノン100部と混合し、ガラスピーズと共にサンド ミルで1時間処理して分散した後、得られた塗布液を上 配下引層上に浸漬コーティング法で塗布し、100℃に 30 おいて10分間加熱乾燥し、膜厚0.15 µmの電荷発 生層を形成した。電荷輸送材料として下記構造式で示さ れるトリフェニルアミン化合物3部および結着樹脂とし て前記構造式(III)で示されるポリカーボネート樹脂 (粘度平均分子量=40,000) 3部をモノクロロベ ンゼン10部およびテトラヒドロフラン10部の混合溶 剤に溶解した塗布液を、電荷発生層上に浸漬コーティン グ法で塗布し、115℃において1時間加熱乾燥して膜 厚20μmの電荷輸送層を形成した。

【化2】 *40

【0027】比較例3

実施例2の感光体を用いて、図3に示すタイミングをとるようにして画像作成を行った以外は、比較例1と同様の評価を行った。その結果を表1に示す。

12

【0024】次に、芯材として6mm径のステンレス棒を用い、弾性層として抵抗10°Ωcmの導電性EPDMゴムを用い、抵抗層として抵抗10°Ωcmの工ピクロルヒドリンゴムを用いて12mm径の導電性ロールを形成した。このようにして得られた感光体と導電性部材をレーザービームブリンター(導電性部材を有する帯電装置を組み込んだXP-11改造機、富士ゼロックス社製)に装着して、図1に示すようなタイミングをとるようにして、直流電圧:-550V、交流電圧:1400V(ピーク間電圧)/周波数800H2を印加してブリントを行い、画質を評価した。その後このブリントを5万回繰り返し、5万回後の画質を評価し、電荷輸送層の摩耗量を測定した。それらの結果を表1に示す。

【0025】比較例1

実施例1の感光体を、図3に示すタイミングをとるよう にして画像作成を行った以外は、実施例1と同様の評価 を行い、その結果を表1に示す。

比較例2

実施例1の感光体を通常のスコロトロンによる帯電が行われるレーザービームプリンター (XP-11、富士ゼロックス社製) に装着し、画像形成を行い、同様の評価を行った。その結果を表1に示す。

30 【0026】実施例2

高分子電荷輸送材料として下記構造式で示される重合体(重量平均分子量=240,000)2部をモノクロロベンゼン15部およびテトラヒドロフラン15部の混合溶剤に溶解し、得られた塗布液を実施例1の電荷輸送層上に浸漬コーティングで塗布し、115℃において1時間加熱乾燥して、膜厚5μmの表面保護層を形成した。このようにして得られた感光体を用いた以外は、実施例1と同様の評価を行った。その結果を表1に示す。【化3】

比較例4

実施例2の感光体を用いた以外は、比較例2と同様に画 像形成を行い、同様の評価を行った。その結果を表1に 50 示す。 *13*

*【表1】

	6万プリント後の函質	5万プリント後 の摩耗量 (μm)
実施例1	欠陥なし	4.4
比較例1	2.5万プリント後に摩託傷	8,8
比較例 2	8万プリント後にトナーフィルミング	4.2
実施例 2	欠陥なし	2.2
比較例3	4.5万プリント後に摩託傷	2,5
比較例4	欠陥なし	2.0

[0029]

[0028]

【発明の効果】本発明の電子写真法は、接触帯電方法に おいて従来の電荷輸送材料を分子分散した感光層に対し て、画像形成工程の1サイクルごとに該導電性帯電部材 への電圧の印加を停止するから、画像形成を行う場合、 感光体表面が帯電装置によって常にストレスを受けるこ とがなくなり、その結果、感光層の摩耗を低減でき、感 光体の寿命を著しく改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の電子写真法におけるタイミングチャ ートである。

【図2】 図1の操作のフローチャートである。

【図3】 従来の電子写真法におけるタイミングチャー トである。

【図4】 本発明に用いる画像形成装置の概略構成図で ある。

14

【図5】 本発明に用いる画像形成装置の要部の説明図 である。

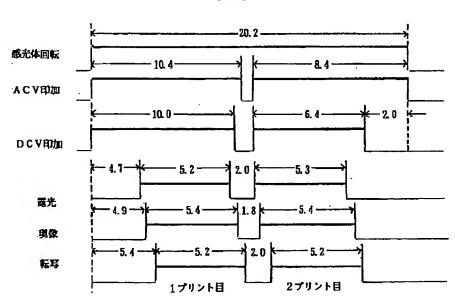
【図6】 本発明に用いる感光体の模式的断面図であ

【符号の説明】

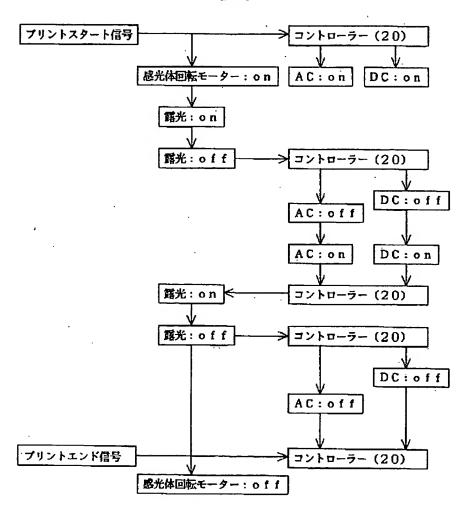
1…感光層、2…下引層、3…導電性支持体、4…電荷 20 発生層、5…電荷輸送層

6…表面保護層、10…感光体、11…電源、12…帯 電装置、13…露光装置、14…現像装置、15…転写 装置、16…転写用紙、17…定着装置、18…クリー ニング装置、19…除電装置、20…制御手段。

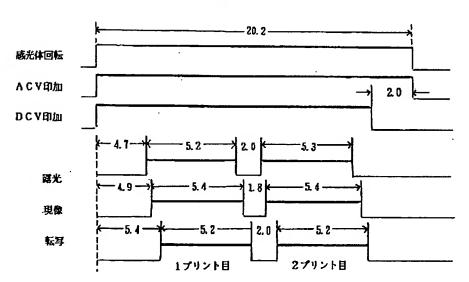
【図1】

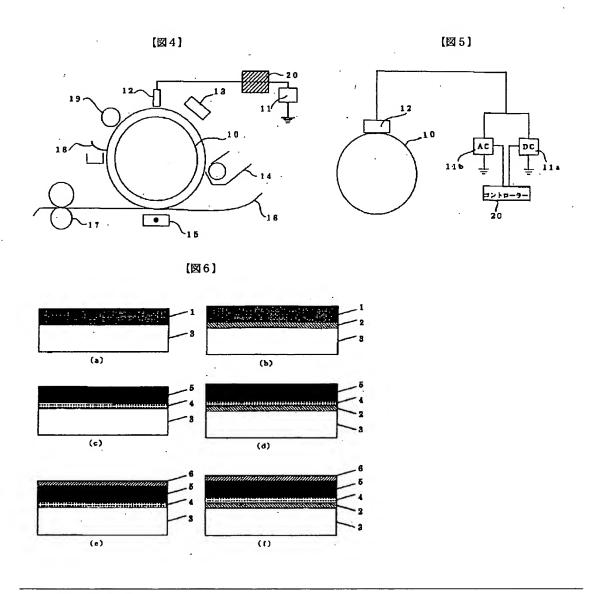






【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 小林 智雄 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社内 (72)発明者 石井 徹 · 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社内